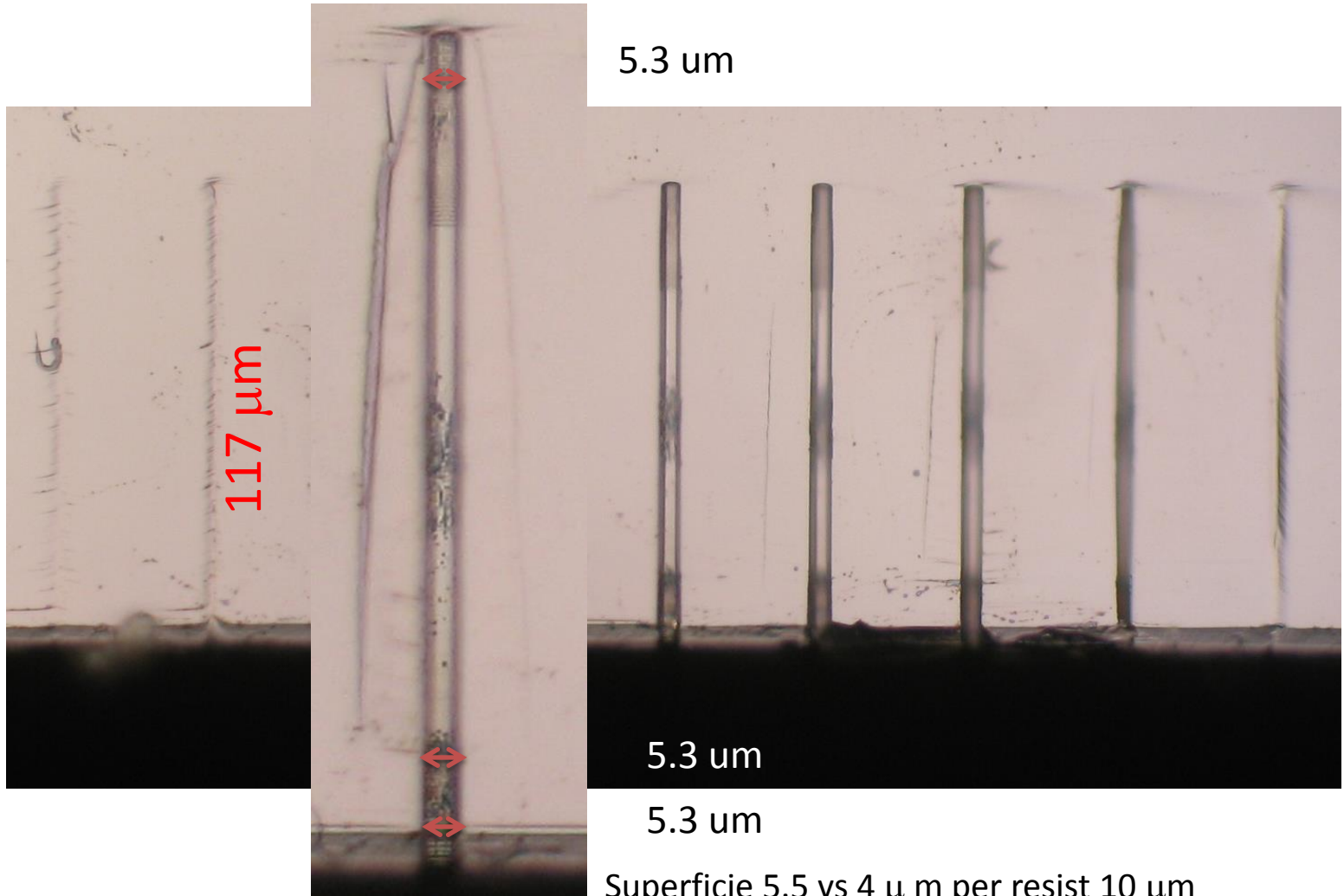


SDE35 min+HER10 con resist AZ $6 \mu\text{m}$



larghezza fori 5-1: 5.5-5.5-4 μm
profondita 5-1: 118 μm

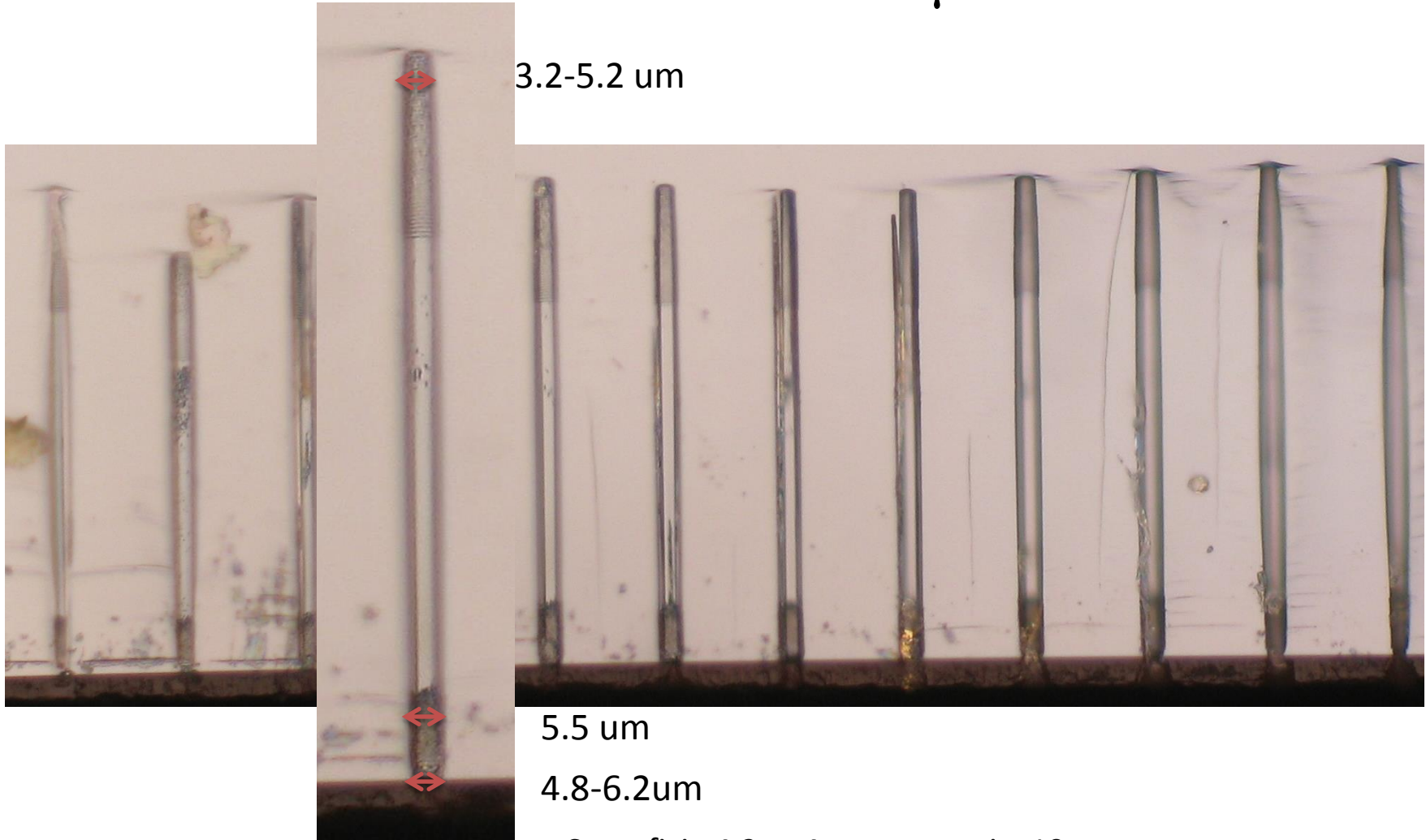


Superficie 5.5 vs 4 μm per resist 10 μm
Fondo: 4 μm vs 3 μm per resist 10 μm
Colonna 5-1/5-6=118/118 vs 118/126 per resist 10 μm

Prove per fori non passanti spessore maggiore (< 130 μm)

SDE35 min+HER10 con resist AZ 10μm vacuum bake

116-122 μm



larghezza fori 5-1: 4.2-4.2-3.1 μm
profondità 5-1: 118 μm;



5.5 μm
4.8-6.2 μm

Superficie 4.2 vs 4 μm per resist 10 μm
Fondo: 3.1 μm vs 3 μm per resist 10 μm
Colonna 5-1/5-7=118/118-122 vs 118/126 per resist 10 μm
Grande differenza tra una colonna e l'altra: **PROVA DA RIPETERE**